

Master Class: C# Design Patterns (MSDEV06)

ID MSDEV06 Preis CHF 1'800.- (exkl. MwSt.) Dauer 2 Tage

Zielgruppe

C# / .NET Entwickler die den nächsten Schritt machen wollen

Voraussetzungen

Gute C# Kenntnisse (MSDEV02 / MSDEV03)

Kursziele

Sie kennen die grundlegenden Design Pattern der GoF können Sie in eigenen Programmen einsetzen und in Frameworks und modernen Entwicklungen erkennen und verstehen.

Kursinhalt

- Einführung
- Grundprinzipien des Softwareentwurfs
- Das erste Entwurfsmuster: Singleton
- Beschreibungen von Entwurfsmustern
- Schöpferische Muster
- Strukturelle Muster
- Wie können Entwurfsmuster Entwurfsprobleme lösen?
- Verhaltensmuster
- Weitere Patterns
- Zusammengesetzte Entwurfsmuster
- Schlussfolgerung
- Literatur

Master Class: C# Design Patterns (MSDEV06)

Weltweite Trainingscenter



Fast Lane Institute for Knowledge Transfer (Switzerland) AG

Husacherstrasse 3
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 44 832 50 80

info@flane.ch, <https://www.flane.ch>